

# 光設計研究グループ 第30回研究会

## 「光学素子の加工と評価 ～最近の話題～」

【日時】2004年2月27日(金) 10:20～15:40

【場所】新宿京王プラザ 4階花A

東京都新宿区西新宿 2-2-1

JR新宿駅西口下車、徒歩5分。

小田急線・京王線・地下鉄(丸の内線・都営新宿線)新宿駅下車、徒歩5分。

地下鉄大江戸線 都庁前駅すぐ

プログラム	
10:20	開会の挨拶
10:30	1. 非球面レンズの偏心測定及び形状測定 <span style="float: right;">野澤 龍介 氏(オリンパス)</span>
11:10	2. マイクロレンズの加工技術 <span style="float: right;">三船 博庸 氏(リコー)</span>
11:50	3. モールドレンズ用光学ガラス <span style="float: right;">沢登 成人 氏(住田光学ガラス)</span>
12:30	昼食
13:30	4. フェムト秒レーザーパルスによる3次元光学素子の作製と実用化への課題 <span style="float: right;">渡辺 歴 氏、伊東 一良 氏(大阪大学 工学部)</span>
14:10	5. 放射光リソグラフィーによる三次元マイクロ・ナノ構造の製作とその応用 <span style="float: right;">杉山 進 氏(立命館大学 理工学部)</span>
14:50	6. レーザーアブレーションによる光学素子の波面補正 <span style="float: right;">實野 孝久 氏(大阪大学 レーザー研) 徳村 啓雨 氏(ナルックス)</span>
15:30	閉会の挨拶

研究会終了後に、参加された皆様の懇親を図るために、会場の隣室にてコーヒーサービスを行います。是非ご参加ください。

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:丸山 晃一〔ペンタックス(株)〕)

【参加費】光設計研究グループ会員 2000円、光設計研究グループ学生会員 無料、

一般 8000円、学生一般 1000円。当日、受付にてお支払い下さい。

【定員】150名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mailまたはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】NEC マルチメディア研究所 光ディスク開発センター 片山龍一

〒216-8555 川崎市宮前区宮崎4丁目1-1

TEL: 044-856-8076(直通)、FAX: 044-856-8869、E-mail: r-katayama@bl.jp.nec.com

【問合せ先】松下電器産業株式会社 パナソニックAVCネットワークス社

AVC開発センター デバイス第1開発グループ 山形道弘

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006

TEL: 06-6900-9656(直通)、FAX: 06-6900-9658、E-mail: yamagata.michihiro@jp.panasonic.com

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

NEC マルチメディア研究所 光ディスク開発センター 片山龍一 行

光設計研究グループ 第30回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所	
TEL、FAX	
E-mail	
参加区分(印)	1. 光設計研究グループ会員、2. 学生会員、3. 一般、4. 学生一般